PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-099282

(43)Date of publication of application: 30.04.1988

(51)Int.CI.

C09J 5/00 B29C 65/42 5/12 C091 3/16 // B29K 79:00

(21)Application number: 61-246114

(71) Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

16.10.1986

(72)Inventor: MATSUURA SHUICHI

MIYADERA YASUO

(54) BONDING OF POLYIMIDE FORMED ARTICLE

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain polyimide formed article laminates, etc., with high adhesiveness, by coating a polyimide varnish, etc., on the specifically treated surface of a polyimide formed article followed by drying and then superposing thereon an adherend to carry out a hot pressing.

CONSTITUTION: First, at least part of the surface of a polyimide formed article such as polyimide film is treated with a solution containing a basic compound (pref. KOH or NaOH) followed by treatment with a silane coupling agent (pref. ?-mercaptopropyl trimethoxysilane or ?-aminopropyl triethoxysilane) and then performing heat treatment (pref. at 150W250° C for 5W20min). Thence, a polyimide or polyamic acid varnish is coated on said treated surface followed by drying to form a hot-melt type adhesive layer. An adherend is then superposed on this layer followed by hot pressing at temperatures higher than the softening point of said adhesive, thus accomplishing the objective bonding of the polyimide formed product.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of extinction of right]

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-99282

<pre>⑤Int Cl.*</pre>	識別	記号 广内整理	番号	砂公開	昭和63年(1988)4月30日
	5/00 J (5/42	G Y 8016 7365					
C 08 J	5/12 C I	F G 8720 G C 6681					
	6:00		審査請求	未請求	発明の数	1	(全5頁)

砂発明の名称 ポリイミド 成形品の接合法

②特 願 昭61-246114 ②出 願 昭61(1986)10月16日

⑫発 明 者 松 浦 秀 一 茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社下

茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社下 館研究所内

①出 願 人 日立化成工業株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

邳代 理 人 弁理士 废 類 章

明細書

1. 発明の名称

ポリイミド成形品の接合法

2. 特許請求の範囲

1. 要面を塩基性化合物を含む溶液で処理した 後、シランカップリング剤で処理し、ついて 然処理したポリイミド成形品の処理面にポリ イミドワニスまたはポリアミド酸ワニスを塗 布、乾燥して熱溶酸可能な接着剤層を形成し、 その上に任意の被着体を重ねて接着剤の軟化 点以上の温度で加圧、加熱することを特徴と するポリイミド成形品の接合法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はポリイミド成形品の接合法に関し、さらに詳しくは、接着力の優れた積層品を与えるポリイミド成形品の接合法に関する。

〔従来の技術〕

ポリイミド成形品、特にポリイミドフィルムは 電気絶縁材料として広く用いられている。例えば ポリイミドフィルムを銅箔等の金属箔に接着して フレキシブル配線板が製造されており、接着剤と しては特開昭 5 0 - 3 4 6 4 0 号公報に示されて いるようにアクリル系接着剤が用いられてきた。 しかし、アクリル系接着剤は耐熱性が低く、ポリ イミドフイルム本来の耐熱性を十分生かしていな かった。そこでポリイミドフィルムの耐熱性を生 かすため、ポリイミド接着剤が開発された(例え ば特開昭61-60755号公報参照)。ところ がポリイミド接着剤は閉環時に水を発生するため、 複雑かつ長時間の乾燥が必要であったり、弾性率 が高いために剝離強さが低い等の欠点がある。接 **着力を改善するためにサンドプラスト等でポリイ** ミドフィルムの表面を機械的に粗化したり、ブラ ズマ処理等が試みられている (特開昭59-21 8789号公報)。しかし、機械的粗化では接着 力は十分でなく、ブラズマ処理では若干の効果は

あるものの高価な装置が必要であり、また処理効果も短時間で低下するという欠点がある。一方、特公昭52-36778号公報に示されてい理けった、ポリイミドフィルムをアルカリで処理する方法もあるが、この方法では強って再度処理する方法もあるが、この方法では強力に対しては効果はあるものの、他の多る等では対しては効果はあるものの、他の多る等の欠点がある。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は上記の如き従来技術の欠点を解消し、 十分な接着力を得ることのできるポリイミド成形 品の接合法を提供せんとするものである。

(問題点を解決するための手段)

本発明のポリイミド成形品の接合法は、表面を 塩基性化合物を含む溶液で処理した後、シランカ ップリング剤で処理し、ついで熱処理したポリイ

メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール等のアルコールおよび水とアルコール の混合溶媒が好ましい。

本発明方法に用いられるシランカップリング剤 としては、ピニルトリメトキシシラン等のピニル シラン、τーグリシドキシプロピルトリメトキシ シラン等のエポキシシラン、τーメルカプトプロ ミド成形品の処理面にポリイミドワニスまたはポリアミド酸ワニスを塗布、乾燥して熱溶融可能な接着利層を形成し、その上に任意の被着体を重ねて接着剤の軟化点以上の温度で加圧、加熱することを特徴とする。

本発明方法において用いられるポリイミド成形

品はフィルムの他、フレキシブル印刷配線板、積 の板等、ポリイミド樹脂が表面に露出しているも のであればよい。またポリイミドとしては、ポリ アミドイミド、ポリエーテルイミド、ポリエイシー ルイミド等、イミド構造を含むさればしては、 本発明方法に用いられる塩益性化合物とは、 水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化化テトラメチルアンモニウム、水酸化テトラエナルア ンモニウム、水酸化ケトラエカルア等 ンモニウム、水酸化ナトリウムであ の四級アンモニウム、水酸化ナトリウムであ の口級アンモニウム、水酸化ナトリウムであ の口級アンモニウム、水酸化ナトリウムであ

上記の塩基性化合物を溶解する溶媒としては水、

ピルトリメトキシシラン等のメルカプトシラン、 ァーアミノプロピルトリエトキシシラン、N-フ ュニルーェーアミノプロピルトリメトキシション、 Ν-β (アミノエチル) ィーアミノプロピルトリ メトキシシラン、N-β (アミノエチル) γ-ア ミノブロピルメチルジメトキシシラン、ァーウレ イドプロピルトリエトキシシラン、N-ベンジル - 1 - アミノプロピルトリメトキシシラン、アミ ノエチルアミノメ チルフェネチルトリメトキシシ ラン、ローアミノフェニルトリメトキシシラン、 トリメトキシシリルプロピルジエチレントリアミ .ン、1ートリメトキシシリルー2~(アミノメチ ル)フェニルエタン等のアミノシランが用いられ るが、中でもメルカプトシランおよびアミノシラ ンが好ましく、ァーメルカプトプロピルトリメト キシシラン、ァーアミノプロピルトリエトキシシ ランが特に好ましい。

シランカップリング剂による処理は、塩基性化 合物を含有する溶液による処理後行われ、処理方 法としては、例えばポリイミド成形品をシランカ ップリング列溶液中に浸漬するか、アプリケータ、 ドクターナイフ等を用いて流延塗布する等、公知 の方法を用いればよい。

シランカップリング剤を溶解する溶媒としては、水、アルコール、アセトン、酢酸エチル、トルエン等、シランカップリング剤を溶解するものであれば何でもよいが、水、アルコール、アセトンが中でも好ましい。

シランカップリング剤による処理後、熱処理を 行うが、熱処理の温度および時間はシランカップ リング剤溶液の溶媒を乾燥できる条件以上が必要 であり、一般的には80 で以上の温度で1~60 分間行うことが好ましい。特に好ましくは150 ~250 での温度で5~20 分間行う。

次いで、上記のようにして処理したポリイミド 成形品の処理面にポリイミドワニスまたはポリア ミド酸ワニスを堕布、乾燥して熱溶験可能な接着 利層を形成する。

ポリイミドワニスに用いられるポリイミドとしては、ポリアミドイミド、ポリエステルイミド、ポリエーテルイミド等、イミド構造を含むものであればよく、中でも軟化点が400℃以下のものが好ましい。

また、ポリアミド散ワニスに用いられるポリアミド酸としては、ポリアミドイミド、ポリエステルイミド、ポリエーテルイミド等、イミド構造を有するポリイミドの前駆体であればよい。中でも、飲化点が400で以下のポリイミドの前駆体であることが好ましい。

ポリイミドワニスまたはポリアミド酸ワニスの 溶剤としては、N-メチルピロリドン、ジグライ

ム、ポリイミドまたはポリアミド酸を溶かすものであれば特に関限はないが、例えばN・ハージスチルホルムアミド、ジェチルホルムアミド、ジェチルホルムアミド、ジェチルホーン、メチルスカーション・ド、スルホラン、メチルスカーンでは極性を単なが好ましく用いられる。またこれらの溶媒を単独あるいは2種以上を混合して用いてもよいとででは、アセトン、メチルエチルケトン、ジアセトンアルコール、メチルエチルケトン、クレットン、メチルエチルケトン、クレットン、ジェチャン、クレットン、ジェール、アキャン、クレットン、ジェール、アキャン、クレットン、ジェール、アキャン、クレットン、クロの溶媒をポリアミド酸が折出しない範囲で添加して使用してもよい。

また、ワニス中のポリイミドまたはポリアミド 酸の濃度は、特に制限されないが、5~40重量 %、好ましくは10~30重量%とすることが接 着被膜形成上好ましい。

表面処理したポリイミド成形品にポリイミドワ

ニスまたはポリアミド酸ワニスを塗布する方法としては、ポリイミドワニスまたはポリアミド酸ワニス中に成形品を浸漬するか、アプリケータ、ドクターナイフ等を用いて流延塗布する等、公知の方法を用いればよい。

このようにして接着削層を形成したポリイミド 成形品の接着削層側に任意の被着体を重ね、加圧、 加熱することにより、強固な接着力を有する積層 品を得ることができる。

被着体としては、ポリイミド成形品、網箱、アルミ箱等の金属箔、網板、鉄板、アルミ板、ステンレス板、42アロイ板等の金属板等、何であってもよい。

また、加圧、加熱の条件は、接着剤層の物性に応じて異なるが、一般的には、温度は接着剤の軟化点以上熱分解開始温度未満であり、圧力は 0.1 kg/cd~100 kg/cdである。この接着方法は特に限定はされないが、例えば、接着剤層に任意の被着体を重ねないが、例えば、接着剤層に任意の被着体を重ね、ロールラミネート、プレスあるいはオートクレーブ中で加熱、加圧することにより行うことができる。

(実施例)

以下に実施例を示して本発明を更に詳細に説明

爆して接着剤層を形成した。この上に35μm 片面粗化銅箔を重ねて275℃、50kg/cdで30分間プレスして銅張基板を得た。この銅張基板のカプトンとボリイミド接着剤間の90°引き剤がし強さは0.83kg/cmであった。

比較例:

T-アミノプロピルトリエトキシンランを用いない以外は実施例1と同様にして調張基板を得た。この調張基板のカプトンとポリイミド接着刑間の90引き財がし強さは0.04kg/cmと非常に疑いものであった。

比較例 2

何も処理しないカプトンを用いた他は実施例1 と同様にして調視基板を得た。この調視基板のカプトンとポリイミド接着刑間の90 引き削がし強さは0.05 kg/cmと非常に弱いものであった。

実施例 2

するが、本発明の範囲はこれら例によって何ら限 定されるものではない。

实施例1

カプトン200H (デュポン社製、50μαポリイミドフイルム)を水酸化カリウム30%水溶液に室温で10分間浸酒後、水洗した。つぎにァーアミノプロピルトリエトキシシラン1%アセトン溶液に窒温で30秒間浸漬した後、200℃で10分間乾燥した。

一方、3、3、4、4、4、一ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物 6 4.4 g、mートルインンプアミン 1 2.2 g、ピス(4 ー(3 ーアミノンフェノキシ)フェニル)スルホン 4 3.2 gをNーメチルピロリドン 4 8 0 gに溶解し、1 8 0 でで6時間加熱した後、N・ハ・ージフェニルメタンで6時間加熱した後、N・ハ・ージフェニルメタンで2 スを得た。ワニス中のポリイミドの湿度は20重 3 を存存し、ボリイミ 5 時間 2 であった。得られたワニスを前述の裏面処理したカプトン上にアプリケータを用いて流延し、8 0 でで1 0 分間、次いで200でで1.5 時間 数

カプトン200Hを水酸化ナトリウム30%水溶液に室温で30分間浸漬後、水洗した。つぎに rーメルカプトプロピルトリメトキシシラン5% アセトン溶液に30秒間浸漬後、250でで10分間乾燥した。この表面処理したカプトン上に実 縫例1と同様にして接着剤層を形成し、もう1枚の表面処理したカプトンを重ねて275で、50km/cdで30分間プレスして積層品を得た。この 積層品のカプトンとポリイミド接着剤間の90% 積層品のカプトンとポリイミド接着剤間の90% 引き割がし強さは0.92km/cmであった。

客施例 3

当モルのエチレンピストリメリテート二酸無水物とピス(4 - (m-アミノフェノキシ)フェニル)スルホンを用いてN-メチルピロリドン中で180℃で6時間反応させてポリイミドワニスを得た。このワニスの濃度は20重量%であった。このワニスを用いて実施例1と同様にして接着別付カプトンを作製し、35μm片面粗化網箔と取ねて200℃、30kg/cdで30分間プレスして

特開昭63-99282 (5)

調張基板を作製した。この調張基板のカプトンとポリイミド接着剤間の90°引き剝がし強さは0.72 kg/cmであった。

以上詳細に述べた如く、本発明の接合法によれば強固な接着力を有するポリイミド成形品の積層 品を得ることができ、その工業的価値は大である。

実施例 4

代理人 弁理士 廣湖 章

当モルの3、3′、4、4′・ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物と3、3′・ジアミノジフェニルケトンをジグライム中でエタノールを通宜添加しなから15℃で24時間機神してボリアミド酸ワニスを得た。このワニスを実施例1と同様にて強量したカプトン上にアプリケータを用いて流転した。100℃で30分間、220℃で30分間では最して接着剤層を形成した。この上に35ヶヶ、10分間プレスして網張基板を得た。この調張基板のカプトンとボリイミド接着剤間の90°引き物がし強さは0.65kg/caであった。

(発明の効果)・